This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

EP17780 0

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

62264678

PUBLICATION DATE

17-11-87

APPLICATION DATE

12-05-86

APPLICATION NUMBER

61108361

APPLICANT: KAWASAKI STEEL CORP;

INVENTOR:

SAKURADA KAZUYUKI;

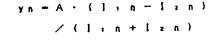
INT.CL.

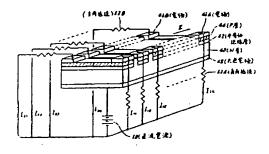
: H01L 31/10 G01D 5/26 H01L 27/14

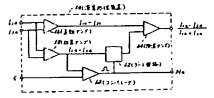
H01L 31/16

TITLE

ARRAYED PHOTODIODE







ABSTRACT: PURPOSE: To detect a position of incident light with high precision, by arranging rectangular light-receiving faces of a P-type semiconductor so as to form an array on an N-type high- resistance semiconductor substrate, attaching electrodes in contact with the ends of the longitudinal sides of the light-receiving faces and providing a common electrode on the bottom face of the substrate.

> CONSTITUTION: An I-type layer 42 and a P-type layer 44 are formed on an N-type highresistance semiconductor substrate 40. Electrodes 46A and 46B are provided at the ends of the structure and an N+type common electrode layer 48 is provided on the bottom face of the substrate. In this manner, K element arrays are produced. The positive pole of a DC power source 50 is connected to the common electrode 48 while the negative pole is connected to the electrodes 46A and 46B via load resistances 52A and 52B. When light is applied to the P-type layer 44, photocurrents I₁₁~I_{1k} and I₂₁~I_{2k} flow through the load resistances 52A and 52B, respectively. An arithmatic logic unit 54 substracts the I_{2n} from the I_{in} by means of a differential amplifier 56 and sums them by means of a summing amplifier 58, while a comparator 60 compares the summed value with a prdetermined value and outputs only the values larger than the predetermined value as gate output. They are divided by a dividing amplifier 64 and a value of (I_{1n}-I_{2n})/(I_{1n}+I_{2n}) is outputted. When the output Hn of the comparator 60 is 'H', light is detected by the (n)th element and the position Yn at that moment can be obtained by calculation.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

99日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62 - 264678

@Int_Cl.4 31/10 5/26 27/14 31/16 H 01 L G 01 D HOIL

識別記号 庁内整理番号 匈公開 昭和62年(1987)11月17日

A-6819-5F A-7905-2F 7525-5F

6819-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全7頁)

69発明の名称

アレイ型ホトダイオード

和

の特 頤 昭61-108361

田田 頤 昭61(1986)5月12日

②発 明者 田

半田市川崎町1丁目1番地 川崎製鉄株式会社知多製造所

②出 人 川崎製鉄株式会社 頌

神戸市中央区北本町通1丁目1番28号 ·

砂代 理 弁理士 高 矢 外1名

明

1. 発明の名称

アレイ型ホトダイオード

2. 特許請求の範囲

(1) P型半導体で形成された長方形の受光面を 有する受光部が、N型高抵抗半導体基板上に複数 個アレイ状に形成されていて、各P型半導体受光 面の長手方向の両端部に接して電板が設けられる と共に、前記N型富抵抗半導体建板上に前記受光 部が形成された面に対する裏面に接して、前記共 適電極に対する電極が設けられたことを特徴とす るアレイ型ホトダイオード。

(2) P型半導体で形成された長方形の受光面を 有する受光部が、N型高抵抗半導体發板上に複数 個アレイ状に形成されていて、各P型半導体受光 面の長手方向の両端型に接して発揮が設けられる と共に、前記N型西抵抗半導体基板上に前記受光 部が形成された面に対する遮面に接して、前紀很 極 に 対 する 共通 電 極 が 設 け ら れ た ア レ イ 型 ホ ト ダ イオードであつて、各受光面の両端部に接する各 電極を渡れる各電流の和が所定値より小さいか否 かを判定する手段と、判定結果から光の当つてい る受光即と光の当つていない受光即とを弁別する 手段と、を備えたことを特徴とするアレイ型ホト ダイオード。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、アレイ型ホトダイオードに係り、特 に、点状又は帯状入射光の位置検出を行う原に用 いるのに好遊な、アレイ型ホトダイオードに関す

【従来の技術】

従来、物体の位置を光学的に検出する装置には、 該物体からの反射光の位置を検出する光学案子と して、 例えば特別的57-24814で阅示され た如きホトダイオードがあり、このようなホトダ イオード(Position Sensitive Device、以 下、PSDという)には、例えば第5回に換式的 に示されるような構造を有するものがある。なお、 このPSDは、N型半導体で形成される高抵抗半

特開昭62-264678(2)

今、図に示すPSDのP腐14の表面である受光面14人の一点に入射光しが当ると、空乏層である絶縁層12中に正負の電子正孔対が発生し、この電子正孔対の内、極性が負の電子は前記N窩10へ汲入し、極性が正の正孔はP腐14へ 汲入する。N窩10へ 沈入した電子はそのまま電極16を介して電級20中へ汲れていく。

一方、 P 暦 1 4 へ 流入 した正孔 が各電極 1 8 A 、 1 8 B へ達するためには、 数 P 暦 1 4 の 長手方向

れることが多い。例えば、スポット状のレーザー 光等を被測定物に照射し、該被測定物から反射する光ピームを図に促したようなの受光面14Aに 入切して、この変位yを前出(1)式で算出して 測定すれば、前記被測定物までの距離を正確に検 出することができる。

に沿つて流れなければならない。しかしながら、このP舀14には電気低気があるため、各電極18A、18Bを介して低抗22A、22B中を流れる電洗1、、12は、前記入射光しの位置に応じて異なり向じ何とならない。

前記PSDはこの各電流!1、!2の値を用いて前記入射光しが当つた位置を測定するものであり、その測定は以下のようにして行う。

即ち、 例えば前記入射光 L の光ビームが当つた位置が、 前記 P 層 1 4 の 長手方向中心位置(図中符号 M で示す)より、 受光面 1 4 A の長手方向に y だけ変位した 位置であるとすると、 前記負荷抵抗 2 2 A、 2 2 B を流れる電流 (以下、光電流という) i・、 i 2 から、変位 y は次式 (1) によつて貸出できる。

 $y = A \cdot ([1 + 1]_2) / ([1 + 1]_2)$(1)

ただし、Aは比例定数である。

ところで、第5図に示すような従来のPSDは、 主として物体の位置検出装置の一部品として供さ

以上のような構成のこの測定装置は、被測定物のでのがのに移動した時の移動のではなりと、時ののではなりというのではなりというのでは、対対する反射光が移動して、受光面に入分する反射光が移動して、受光面に入分する反射光が移動して、受光面になる。なりなり、となる。はつて、減算では、と、減算すれば、被測定することができる。

【発明が解決しようとする問題点】

しかしながら、前記従来のPSDにおいては、 被測定物との距離を測定するに際し、レーザー光 が当つている被測定物上の一点を代表点として、 その代表点と測定物装置器の距離を測定すること としているため、該被測定物の代表点以外の点と 測定装置間の距離を同時に測定することができないという問知点を有していた。

又、 もし被測定物表面の複数の点と測定装置間の の距離を向時に測定できるとすれば、前記被測定

特開昭62-264678(3)

物の形状を測定することも可能となるが、前記従来のPSDにおいてはこのような測定は不可能であった。

(発明の目的)

本発明は、前記従来の問題点に据みてなされた ものであつて、一体の構造で、受光される入射光 の入射位置を精度良く検出できるアレイ型ホトダ イオードを提供することを目的とする。

【問題点を解決するための手段】

本発明は、P型半導体で形成された長方形の受光面を有する受光部が、N型高抵抗半導体基を振りなれていて、各P型半導体受光面の長手方向の両端部に接して電極が設けられると共に、前記N型高抵抗半導体基板上によられると発地が形成された面に対する裏面に接して、前記電極に対する共通電極が設けられたことにより、前記目的を運成したものである。

又、本発明は、P型半導体で形成された長方形の受光面を有する受光部が、N型高抵抗半導体基板上に複数個アレイ状に形成されていて、各P型

半導体受光面の長手方向の民事が記して電視の民事が問題に接して電視を持ちられると共にの関係を関係しているとはながいない。これを関係しているとはないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのである。

(作用)

以下、本発明の作用について説明する。

本発明に係るアレイ型ホトダイオードの構成のの1 例を第 1 図に示す。このアレイ型ホトダイの同様ないのでは、N型半導体で構成される高低抗半導体の同一型板4 0 上に、あたかも前出第 5 図に示しただののPSDに係るホトダイオードを図中矢印度で 来のPSDに係るホトダイオードを図中矢印度で 本のPSDに係るホトダイオードを図中矢印度で はなったが、1 2 は 7 で と は 8 で に 8 で

以上のような構成のアレイ型ホトダイオードに、 第 1 図に示すように直発電源 5 0 の正極を共通電 極 4 8 に接続し、 該置設電源 5 0 の負極を各負荷 抵抗 5 2 A、 5 2 Bを介して前記電極 4 6 A、 4 6 Bに接続して、 位置検出用のアレイ型ホトダイ オード (以下、 アレイ型PSDという)を構成す ることができる。

このように以成されたアレイ型PSDで被測定物の位置を検出する際には、その基本はPJN構造を有するホトダイオードと同一であつて、まず、 K四位えられるPB44の全数あるいはその一部 に光が入射すると、光の当つたPP 4 4 に投続されている負荷抵抗 5 2 A、5 2 Bに光電流 1 m~ 1 n k、1 2 n~ 1 2 kが流れる。従つて、この光電流 1 m~ 1 n k 及び 1 2 n~ 1 2 k の電流 値を測定して各アレイ毎について次式(2)のように測定物までの距離 yn(n 番目のアレイで検出される距離)を求めれば、各々のPB 4 4 表面における入射光の位置 yn が測定できる。

$yn = A \cdot (l_1 n - l_2 n)$

/(1:n+1:n)(2)

ただし、光の当つていない部分(d 新目のアレイとする)については、光光流に1・a、12aの位が恒小値となり、(2)式が発放することもあるため、(2)式の海岸処理を行う前に次が一トの凹路の組合せ回路を近して行い、海岸処理を行うでき光電流に・n、12nを知る必要がある。なお、この場合、(3)式が成立すれば(2)式が発放するため、(3)式の成立しない光電流!・n、12nについて海岸処理を行うことができる。

特開昭62-264678(4)

(lin+l2n) < ε (3) ただし、εは定数である。

又、このように処理することにより、(3)式が成立すれば入別光が尽小であると判断できるため、光の当つていないP脳44と光の当つているP 脳44を特度良く弁別することができる。そして、このように弁別すれば(2)式の演算を光の当つていないアレイについて行う必要がなくなるため、減算装置全体として減煙回数が減少し、減算時間を短縮することもできる。

ここで、(3)式の波は処理を行うための波は処理を覆め回路例を第2回に示す。 図に示す 波はない 2 回に示す。 図に示す 減な 処理 装置 5 4 は第1回に示したアレイ型 PSDの で 番目のアレイに 接続される処理装置である。 従って、このアレイ型 PSDに接続される減な処理 接置 5 4 は K 回必要となる。

レイ状に集合させた如きアレイ型PSDについて 説明したが、集合されるホトダイオードはPIN 構造のダイオードに限定されるものではなく、例 えばPN接合型あるいはショツトキー接合型等の 構造のホトダイオードで形成することも可能である。

(実施別)

以下、本発明に係るアレイ型ホトダイオードの実施例について詳細に説明する。

この実施例は、前出第1回に示したアレイ型PSDを、第3回に示すような、被測定対象物66の外表面プロファイルを非接触で測定する装置に適用したものである。

この 測定 装 置 に は 、 第 3 図 に 示 さ れ る ょうに 被 調 定 物 6 6 に 帯 状 照 射 光 6 8 A を 照 射 す る 例 え は レー ザー 発信 装 置 か ら な る 光 照 射 接 置 7 0 と 、 前 記 敬 測 定 対 象 物 6 6 か ら 反 射 さ れ る 都 状 反 射 光 6 8 B を 集 光 す る た め の 集 光 レンズ 7 2 と 、 集 光 され た 帯 状 反 射 光 が 入 射 す る 前 出 第 1 図 に 示 し た よう な アレイ 型 PSD 7 4 と 、 返 ア レ イ 型 PSD 7

従つて、この被導処理装置54においては、コンパレータ60の出力電位をHnとすると、Hnが高レベルの時にn番目のアレイが照射光を検知しており、その時にそのアレイ上の照射光の位置Vnを(2)式に基づき算出できる。

なお、以上述べたアレイ型PSDにおいては、 あたかもPIN構造のホトダイオードを複数、ア

4の出力信号によりアレイ型PSDの名アレイ上の光の位置 yn を求めるため、前出第2回に示した 海 算 処理装置 5 4 をアレイの 数 K 個 と 等 し い 数 だ け 有 する 演 草処理 装置 7 6 ど、 該 演 陣処理 装置 7 6 の出力 信号により 前記 被 測定対象 物 6 6 の 外 表 面 プロファイルを 算出 する 演算装置 7 8 と が 節 えられる。

以下、実施例の作用を説明する。

特開昭62-264678(5)

ようにして形成された状光パターンAは、アレイ型PSD74上の各アレイ旬の茶子からの光電流 l 1 n 、 l 2 n を測定して前出 (2) 式によつて入射光の位置 yn を算出すれば、求めることが可能である。

従つて、演算処理装置76は、アレイ型PSD74の出力信号に基づき、前出(2)式に基づいて各アレイ型PSD74上の素子の光の位置ynを買出し、集光パターンAを求める。なお、その際、前出(3)式で光電淀11n、12nが海算すべき値か否かを弁別する。

求められた集光パッーンAは外表面プロファイルの海洋装置78に入力され、装海戸装置78に入力され、装海戸装置70とアレイ型PSD74との相互の位置関係に基づをプレイ型PSD74との前記被測定対象物66の外表面プロファイルを求める。その原、光の当つているアレイがないアレイが弁別され、その光の当つているアレイの位置から、第12分表面の入射位置を検出でき、より正確に前記外表面

る必要がなく、全体としての製造費を減少させて 更に費用削減を図ることができる。

なお、前記実施例においては、第1図に示されるような各アレイの長手方向を並列とするような協成とされたアレイ型ホトダイオードについて別示したが、本発明が適用されるアレイ型ホトタイオードはこのような構成のものに限定されるものではなく、N型盗抵抗半導体基板上に長方形成されているものであれば、本発明によるアレイ型ホトダイオードを構成できる。

又、前記実施例においては、PIN 報道のホトタイオードを複数、P型高低抗半線体基盤上に形成した如きアレイ型ホトタイオードについて例示したが、受光部の構造はPIN構造のホトタイオードに限定されず、他の例えばPN接合型あるいはショットキー形合型等の構造を有するホトダイオードで形成することが可能である。

又、前記実施例においては、第3回に示される ような被測定対象物の外表面プロファイル測定装 プロフアイルを知ることができる。

以上のように、この実施例に係るアレイ型PSDにおいては、第4回に示される集光パターンAを第1回に示されるアレイ型PSDで検出できるため、第5回に示されるような従来のホトダイオードを用いて同様の集光パターンAを検出しようとした際に問題となる各ダイオード間の絶縁やそれによる構成の大型化できると共に大量生産による低価格化を図ることができる。

留について本発明に係るアレイ型ホトダイオードを適用した場合について例示したが、本発明に係るアレイ型ホトダイオードが適用される装置はこのような外表面プロファイル測定装置に限定されるものではなく、他の装置に適用できることは明らかであり、他の光学的位置検出手段として多くの適用が考えられる。

(発明の効果)

以上説明した通り本発明によれば、一体の協造で、受光される入射光の各部分の入射位置数の特別との各部分の及射との複数の存が、数とは、数とは、数とは、数とは、数とは、数とは、数の点の位置を制度に対して、数の点の位置を制度に対して、数の点の位置を制度に対して、数とは、対して、数の面の協力を設明

第 1 図は本発明に低るアレイ型ホトダイオードの構成の一例を示す知识図、第 2 図は前記アレイ型ホトダイオードの出力信号から受光位置を検出

特開昭62-264678(6)

ま 2 に 8 の 3 時 20 理 25 窗 20 の 8 を 示 す プ ロ ツ ク ね 20 は 3 で 3 回 は 、 本 発 明 に 係 る ア レイ型 ホ ト ダ イ オ ード を 使 用 し た 実 施 例 の 全 体 構 成 を 示 す ー 部 ブ ロ ツ ク ね 20 は 前 記 実 施 例 に 用 い ら 6 ね 3 ア レイ型 ホ ト ダ イ オ ー ド の 構 成 の 例 を 示 す 平 面 図 、 第 5 図 は 従 来 の ホ ト ダ イ オ ー ド を る 2 は 税 図 、 第 6 図 は 前 記 従 来 の ホ ト ダ イ オ ー ド を 日 は 前 記 で 8 の 8 を 示 す ー 部 断 面 20 を 3 む ブ ロ ツ ク 線 図 で あ る 。

60…コンパレータ、

6 2 … ゲート回路、

6 4 … 除算アンプ、

66…被測定対象物、

68A、68B… 帯状照射光、

70 … 光照射装置、

74…アレイ型PSD、

78…河算装置。

4 O … N 型高抵抗半導体基板 (N 層) 、

4 2 …半均体轮接图、

4 4 ··· P型半導体表面層(P層)、

46A、46B… 8Hi、

4 8 … 共通電極、

50…直流電源、

5 2 A 、 5 2 B … 負荷抵抗、

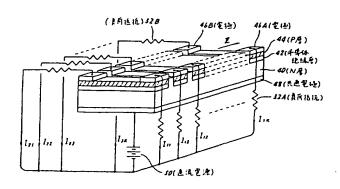
. 5 4 、 7 6 … 湖 算 虹 理 装 置 、

5 6 … 差動アンプ、

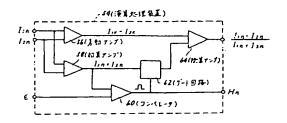
58 mm ロアンプ、

代理人 高 矢 論 松 山 圭 佑

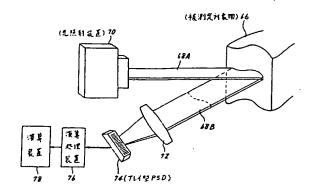
第 1 図



第 2 図



第 3 図

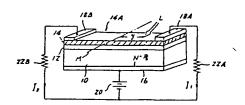


第 4 図



特開昭62-264678(プ)

第 5 図



第 6 図

